

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号  
特許第5228073号  
(P5228073)

(45) 発行日 平成25年7月3日 (2013.7.3)

(24) 登録日 平成25年3月22日 (2013.3.22)

(51) Int. Cl.	F I
<b>B O 1 D 39/20 (2006.01)</b>	B O 1 D 39/20 D
<b>B O 1 D 46/00 (2006.01)</b>	B O 1 D 46/00 3 O 2
<b>F O 1 N 3/022 (2006.01)</b>	F O 1 N 3/02 3 O 1 C
<b>C O 4 B 41/91 (2006.01)</b>	C O 4 B 41/91 Z

請求項の数 1 (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2011-72753 (P2011-72753)	(73) 特許権者 000004064
(22) 出願日 平成23年3月29日 (2011.3.29)	日本碍子株式会社
(65) 公開番号 特開2012-206007 (P2012-206007A)	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
(43) 公開日 平成24年10月25日 (2012.10.25)	(74) 代理人 100088616
審査請求日 平成24年11月15日 (2012.11.15)	弁理士 渡邊 一平
早期審査対象出願	(74) 代理人 100089347
	弁理士 木川 幸治
	(74) 代理人 100154379
	弁理士 佐藤 博幸
	(74) 代理人 100154829
	弁理士 小池 成
	(72) 発明者 飯田 智宏
	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
	日本碍子株式会社内
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 目封止ハニカム構造体

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

流体の入口側となる入口端面と流体の出口側となる出口端面との間を連通する複数のセルが、多孔質の隔壁によって区画形成されたハニカム構造体と、所定のセルの前記入口端面側の開口部及び残余のセルの前記出口端面側の開口部を目封止する目封止部とを備えた目封止ハニカム構造体であって、

前記目封止部が、前記目封止部の構成材料を前記各セルに充填後、焼成することにより形成されたものであり、

前記入口端面及び出口端面の総面積の35%以上の面積の領域において、前記焼成時に前記目封止部の端部に生じた凹部の深さが浅くなるように、端面研磨による平滑化処理が施されてなり、

前記凹部の深さが0.02mm未満となるように、前記端面研磨による平滑化処理が施されてなり、

前記端面研磨による平滑化処理が施されている領域の内、前記入口端面及び出口端面のそれぞれに内包される最大の円の中心を中心とし、前記最大の円の直径の40%の長さの直径を持つ円の外側に含まれる領域の面積が、当該円の外側の総面積の40%以上の面積であり、

前記隔壁に酸化触媒を担持させた際に、前記端面研磨による平滑化処理が施されている領域の面積が、前記入口端面及び出口端面の総面積の84%以下の面積である目封止ハニカム構造体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、ディーゼルパーティキュレートフィルター（DPF）等の集塵用フィルターとして好適に使用される目封止ハニカム構造体に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排ガスには、環境汚染の原因となるスート（すす）が多量に含まれているため、それらの排気系には、スートを捕捉（濾過）して排ガス中から除去するためのフィルターが搭載されている。

10

## 【0003】

一般に、このような目的で使用されるフィルターには、図11に示すように、流体の入口側となる入口端面3と流体の出口側となる出口端面5との間を連通する複数のセル9が、多孔質の隔壁7によって区画形成されたハニカム構造体2と、所定のセル9aの入口端面3側の開口部及び残余のセル9bの出口端面5側の開口部を目封止する目封止部4とを備えた目封止ハニカム構造体1が用いられる。

## 【0004】

このような目封止ハニカム構造体1からなるフィルターにおいて、排ガスは、目封止ハニカム構造体1の入口端面3から内部に流入し、排ガス中に含まれるスートが除去された後、出口端面5から流出する。具体的には、まず排ガスは、この目封止ハニカム構造体1の入口端面3側において開口部が目封止されておらず、出口端面5側において開口部が目封止されたセル9bに流入し、多孔質の隔壁7の細孔を通して、入口端面3側において開口部が目封止され、出口端面5側において開口部が目封止されていないセル9aに移動し、このセル9aから外部に排出される。そして、この際に隔壁7が濾過層となり、排ガス中のスートが隔壁7に捕捉され隔壁7上に堆積する。

20

## 【0005】

ところで、通常、目封止ハニカム構造体1は、押出成形等により作製したハニカム構造体1に対し、目封止部4を形成することにより得られるが、このような方法で得られる目封止ハニカム構造体1は、図3に示すように、入口端面3や出口端面5が、平滑になっておらず、うねりが生じている場合が多い。そして、このように入口端面3や出口端面5にうねりが生じていると、セル9の長さにバラツキが生じ、それによってセル9の流入抵抗にもバラツキが生じる。すなわち、セル9が長くなるほど流入抵抗が大きくなり、排ガスの流入速度が遅くなる。その結果、長いセル9は、入口端面3近傍においてスートが堆積しやすく、最悪の場合にはセル9が閉塞して、これが圧力損失の増大へとつながる。

30

## 【0006】

また、通常、目封止ハニカム構造体1の目封止部4は、その構成材料をスラリー化するなどしてセルに充填した後、焼成することにより形成されるが、図4に示すように、この焼成時に目封止部4の端部に凹部（ヒケ）11が生じる。このように目封止部4の端部に凹部11が存在すると、入口端面3側において、スートが目封止部4の端部に堆積しやすくなる。一般に、目封止ハニカム構造体からなるフィルターを長期間継続的に使用する場合には、フィルター内部に経時的に堆積したスートにより増大した圧力損失を低減させてフィルター性能を初期状態に戻すため、堆積したスートを燃焼させて除去する処理（再生）を定期的に行うが、目封止部4の端部に堆積したスートは、目封止ハニカム構造体1の再生時に、完全に燃焼されにくく、燃焼されなかったスートはそのまま目封止部4の端部に残存する。そして、そのように目封止部4の端部に残存したスートは、長期間の使用により次第に蓄積され、やがて目封止部4の端部のみならず隣接するセル9の開口部をも覆うようになる。その結果、フィルターの圧力損失が急激に増大し、燃費の悪化を招く。

40

## 【0007】

この目封止部の端部へのスートの堆積を抑制するための対策として、特許文献1には、目封止部の表面を緻密にし、表面粗さを小さくすることにより、スートが目封止部に堆積

50

しにくくする技術が提案されている（特許文献 1 参照）。この技術において、目封止部の表面を緻密にし、表面粗さを小さくするための具体的な方法は、まず、通常どおり、目封止部の構成材料をセルに充填し、焼成した後、目封止ハニカム構造体の端面に、特性を調整した緻密化材料をスプレー塗布し、その材料を目封止部の端部に付着させるというものである。

#### 【 0 0 0 8 】

しかしながら、このような方法では、目封止ハニカム構造体の端面にスプレー塗布された緻密化材料が、目封止ハニカム構造体の端面に開口しているセルの内部に入り込んで、セルの開口部近傍の隔壁の表面にも付着するため、目封止部の端部だけでなく、隔壁までも緻密化してしまう。前述のとおり、セルを区画形成する多孔質の隔壁は、スートを捕捉するための濾過層として機能するものであるため、その一部に緻密化材料が付着して緻密化し、排ガスが通過しにくい状態になると、濾過層の面積が減少することになり、スートを捕集する能力の低下と、圧力損失の増大を招く。また、このような方法では、スートが目封止部に堆積しにくくすることはできたとしても、前記のようなセルの長さのバラツキを解消することはできない。

#### 【 先行技術文献 】

#### 【 特許文献 】

#### 【 0 0 0 9 】

【 特許文献 1 】 特開 2 0 0 5 - 2 1 1 8 3 6 号 公 報

#### 【 発明の概要 】

#### 【 発明が解決しようとする課題 】

#### 【 0 0 1 0 】

本発明は、このような従来の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、D P F 等のフィルターとして使用した際に、濾過層の面積を減少させることなく、セルの長さのバラツキと、目封止部の端部へのスートの堆積が抑制された、圧力損失が増大しにくい目封止ハニカム構造体を提供することにある。

#### 【 課題を解決するための手段 】

#### 【 0 0 1 1 】

上記目的を達成するため、本発明によれば、以下の目封止ハニカム構造体を提供される。

#### 【 0 0 1 2 】

[ 1 ] 流体の入口側となる入口端面と流体の出口側となる出口端面との間を連通する複数のセルが、多孔質の隔壁によって区画形成されたハニカム構造体と、所定のセルの前記入口端面側の開口部及び残余のセルの前記出口端面側の開口部を目封止する目封止部とを備えた目封止ハニカム構造体であって、前記目封止部が、前記目封止部の構成材料を前記各セルに充填後、焼成することにより形成されたものであり、前記入口端面及び出口端面の総面積の 3 5 % 以上の面積の領域において、前記焼成時に前記目封止部の端部に生じた凹部の深さが浅くなるように、端面研磨による平滑化処理が施されてなり、前記凹部の深さが 0 . 0 2 mm 未満となるように、前記端面研磨による平滑化処理が施されてなり、前記端面研磨による平滑化処理が施されている領域の内、前記入口端面及び出口端面のそれぞれに内包される最大の円の中心を中心とし、前記最大の円の直径の 4 0 % の長さの直径を持つ円の外側に含まれる領域の面積が、当該円の外側の総面積の 4 0 % 以上の面積であり、前記隔壁に酸化触媒を担持させた際に、前記端面研磨による平滑化処理が施されている領域の面積が、前記入口端面及び出口端面の総面積の 8 4 % 以下の面積である目封止ハニカム構造体。

#### 【 発明の効果 】

#### 【 0 0 1 6 】

本発明の目封止ハニカム構造体は、入口端面及び出口端面の総面積の 3 5 % 以上の面積の領域において、焼成時に前記目封止部の端部に生じた凹部の深さが浅くなるように、端面研磨による平滑化処理が施されているため、当該領域においては、セルの長さが均一化

10

20

30

40

50

され、流入抵抗のバラツキが抑えられる。その結果、特定のセルの入口端面近傍に集中的にスートが堆積してセルが閉塞し、それに伴って圧力損失が増大するのを抑制することができる。また、当該領域においては、目封止部の端部の凹部の深さが浅くなっているため、スートが目封止部の端部に堆積しにくい。その結果、再生時に燃えずに残ったスートの堆積によるセルの開口部の閉塞が抑制され、急激な圧力損失の増大や、それに伴う燃費の悪化を防ぐことができる。そして、これらの効果は、端面研磨による平滑化処理により実現されるため、濾過層の面積の減少といった問題は生じない。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明の目封止ハニカム構造体の一例を示す断面図である。

10

【図2】本発明の目封止ハニカム構造体の端面（入口端面又は出口端面）を示す平面図である。

【図3】目封止ハニカム構造体の端面にうねりが生じている状態を示す断面図である。

【図4】目封止部の端部に凹部（ヒケ）が生じている状態を示す断面図である。

【図5】端面研磨による平滑化処理を施す前後の目封止ハニカム構造体の端面の状態を示す断面図である。

【図6】端面研磨による平滑化処理を施す前後の目封止部の端部の状態を示す断面図である。

【図7】目封止ハニカム構造体の端面（入口端面又は出口端面）において、端面研磨による平滑化処理を施された領域の好ましい態様を示す平面図である。

20

【図8】端面研磨による平滑化処理の方法の一例を示す説明図である。

【図9】端面研磨による平滑化処理の方法の一例を示す説明図である。

【図10】実施例及び比較例において、端面研磨による平滑化処理が施された領域を示すための説明図である。

【図11】従来の目封止ハニカム構造体を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、本発明を具体的な実施形態に基づき説明するが、本発明は、これに限定されて解釈されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、種々の変更、修正、改良を加え得るものである。

30

【0019】

図1に示すように、本発明の目封止ハニカム構造体1は、流体の入口側となる入口端面3と流体の出口側となる出口端面5との間を連通する複数のセル9が、多孔質の隔壁7によって区画形成されたハニカム構造体2と、所定のセル9aの入口端面3側の開口部及び残余のセル9bの出口端面5側の開口部を目封止する目封止部4とを備えたものである。

【0020】

このような構造の目封止ハニカム構造体1をDPF等のフィルターとして用いた場合の基本的な浄化機構は先述した従来の目封止ハニカム構造体と同様である。すなわち、まず排ガスは、この目封止ハニカム構造体1の入口端面3側において開口部が目封止されておらず、出口端面5側において開口部が目封止されたセル9bに流入し、多孔質の隔壁7の細孔を通して、入口端面3側において開口部が目封止され、出口端面5側において開口部が目封止されていないセル9aに移動し、このセル9aから外部に排出される。そして、この際に隔壁7が濾過層となり、排ガス中のスートが隔壁7に捕捉され隔壁7上に堆積する。

40

【0021】

本発明の目封止ハニカム構造体1において、目封止部4は、その構成材料をスラリー化するなどしてセル9に充填した後、焼成することにより形成されるものであり、図4に示すように、この焼成時に目封止部4の端部に凹部（ヒケ）11が生じる。この凹部11の深さは、通常0.06～0.15mm程度である。そして、本発明の目封止ハニカム構造体1は、その特徴的な構造として、図2に示す、入口端面3及び出口端面5の総面積の3

50

5 %以上の面積の領域 A において、焼成時に目封止部 4 の端部に生じた凹部 11 の深さが浅くなるように、端面研磨による平滑化処理が施されている。

【0022】

この端面研磨による平滑化処理によって、図 5 に示すように、入口端面 3 及び出口端面 5 のうねりが生じていた部分が平滑化されると、セル 9 の長さが均一化され、流入抵抗のバラツキが抑えられる。その結果、特定のセルの入口端面近傍に集中的にスートが堆積してセルが閉塞し、それに伴って圧力損失が増大するのを抑制することができる。また、この端面研磨による平滑化処理によって、図 6 に示すように、目封止部 4 の端部の凹部 11 の深さ H が浅くなると、スートが凹部 11 に入り込みにくくなるため、目封止部 4 の端部に堆積しにくくなる。その結果、再生時に燃えずに残ったスートの堆積による目封止部 4 周囲のセル 9 の開口部の閉塞が抑制され、急激な圧力損失の増大や、それに伴う燃費の悪化が防止される。そして、これらの効果は、端面研磨による平滑化処理により実現されるため、先述した従来技術のような、濾過層の面積の減少といった問題は生じない。

10

【0023】

なお、端面研磨による平滑化処理が施される領域の面積が、入口端面 3 及び出口端面 5 の総面積の 35 %未満の面積では、セル 9 の長さを均一化したり、目封止部 4 の端部へのスートの堆積を抑制したりすることのできる領域が狭すぎて、十分な効果を得ることができない。

【0024】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 は、凹部 11 の深さ H が 0.02 mm 未満となるように、端面研磨による平滑化処理が施されていることが好ましい。凹部 11 の深さ H が 0.02 mm 未満であれば、目封止部 4 の端部へのスートの堆積を極めて効果的に抑制することができる。凹部 11 の深さは、例えば、光ゲージを用いて測定することができる。

20

【0025】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 においては、図 7 のように、端面研磨による平滑化処理が施されている領域 A の内、入口端面 3 及び出口端面 5 のそれぞれに内包される最大の円 13 の中心を中心とし、その最大の円 13 の直径 D の 40 %の長さの直径 0.4 D を持つ円 15 の外側に含まれる領域の面積が、円 15 の外側の総面積の 40 %以上の面積であることが好ましく、50 %以上の面積であることがより好ましく、60 %以上の面積であることが更に好ましい。端面研磨による平滑化処理が施されている領域 A の内、円 15 の外側に含まれる領域の面積が、円 15 の外側の総面積の 40 %以上の面積であると、外周部付近でのセルの長さのバラツキがある程度抑えられ、各セルへの流入抵抗のバラツキも小さくなり、圧力損失の著しい増加を抑制できる。また、局所的な流れの不均衡により特定のセルへの流入速度が著しく低下するような状況（最悪の場合、セルが閉塞するような状況）も防ぐことができ、圧力損失の増加を抑制することができる。

30

【0026】

なお、図 7 は、各端面（入口端面 3 及び出口端面 5）が楕円形の場合の例であるが、各端面が円形の場合には、各端面に内包される最大の円は、各端面の外周と合致する円（各端面と同一の直径及び中心を持つ円）となる。よって、その場合には、端面研磨による平滑化処理が施されている領域の内、各端面の中心と同一の中心を持ち、各端面の直径の 40 %の長さの直径を持つ円の外側の領域に含まれる領域の面積が、当該円の外側の総面積の 40 %以上の面積であることが好ましい。

40

【0027】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 において、端面研磨による平滑化処理が施される領域 A の面積は、入口端面 3 及び出口端面 5 の総面積の 35 %以上の面積であれば良く、その面積の上限は特に限定されるものではない。ただし、目封止ハニカム構造体 1 の隔壁に、再生時のスートの燃焼を促進するために、Pt、Pd、Rh、Ag 等の酸化触媒を担持するような場合には、端面研磨による平滑化処理が施されている領域 A の面積が、前記入口端面及び出口端面の総面積の 84 %以下の面積であることが好ましい。

【0028】

50

端面研磨による平滑化処理を施すと、当該処理により生じた研磨粉の一部がセルの内部に入り込んで隔壁に付着する。付着した研磨粉の大部分はエアブローなどにより除去されるが、全ての研磨粉を完全に除去することは難しい。そして、研磨粉が除去されずに隔壁に残っていると、その研磨粉がスートと酸化触媒との接触を阻害するため、再生に要する時間が長くなる。端面研磨による平滑化処理が施されている領域 A の面積を、前記のように所定面積以下とすることで、研磨粉の隔壁への付着をある程度にまで抑制し、研磨粉によるスートと酸化触媒との接触の阻害を軽減することができる。

#### 【0029】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 において、ハニカム構造体（目封止部 4 を除く部分）2 の構成材料は、特に制限されるものではないが、強度、耐熱性等の観点から、炭化珪素（SiC）、炭化珪素（SiC）を骨材としてかつ珪素（Si）を結合材として形成された珪素 - 炭化珪素系複合材料、窒化珪素、コーゼライト、ムライト、アルミナ、スピネル、炭化珪素 - コーゼライト系複合材、リチウムアルミニウムシリケート、チタン酸アルミニウム、Fe - Cr - Al 系金属等が好適なものとして挙げられる。また、目封止部 4 の構成材料は、ハニカム構造体 2 との熱膨張差を小さくするため、ハニカム構造体 2 と同じ材料を用いることが好ましい。

10

#### 【0030】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 において、隔壁 7 の厚さは、7 ~ 20 mil (178 ~ 508  $\mu\text{m}$ ) であることが好ましく、8 ~ 16 mil (203 ~ 406  $\mu\text{m}$ ) であることがより好ましく、10 ~ 14 mil (254 ~ 356  $\mu\text{m}$ ) であることが更に好ましい。隔壁 7 の厚さが 7 mil (178  $\mu\text{m}$ ) 未満であると、強度が不足して耐熱衝撃性が低下する場合があります、一方、隔壁 7 の厚さが 20 mil (508  $\mu\text{m}$ ) を超えると、圧力損失が大きくなりすぎる場合がある。

20

#### 【0031】

また、本発明の目封止ハニカム構造体 1 において、セル密度は、140 ~ 350 セル / in<sup>2</sup> (cps i) (217 キロ ~ 543 キロセル / m<sup>2</sup>) であることが好ましく、160 ~ 320 cps i (248 キロ ~ 496 キロセル / m<sup>2</sup>) であることがより好ましく、200 ~ 300 cps i (310 キロ ~ 465 キロセル / m<sup>2</sup>) であることが更に好ましい。セル密度が 140 cps i (217 キロセル / m<sup>2</sup>) 未満であると、流体との接触効率が不十分となる場合があります、一方、セル密度が 350 cps i (543 キロセル / m<sup>2</sup>) を超えると、圧力損失が大きくなりすぎる場合がある。

30

#### 【0032】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 を構成するハニカム構造体（目封止部 4 を除く部分）2 を作製する方法としては、従来公知の方法を用いることができる。具体的な方法の一例としては、前記のような材料に、メチルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等のバインダー、造孔材、界面活性剤、溶媒としての水等を添加して、可塑性の坯土とし、この坯土を所定のハニカム形状となるように押出成形し、次いで、マイクロ波、熱風等によって乾燥した後、焼成する。焼成は、セル 9 に目封止部 4 を形成する前に行っても良いし、セル 9 に目封止部 4 を形成した後で、目封止部 4 の焼成と一緒に行うようにしても良い。

40

#### 【0033】

セル 9 を目封止する方法にも、従来公知の方法を用いることができる。具体的な方法の一例としては、前記のような方法で作製したハニカム構造体 2 の端面にシートを貼り付けた後、当該シートの目封止しようとするセルに対応した位置に穴を開け、このシートを貼り付けたままの状態、目封止部 4 の構成材料をスラリー化した目封止用スラリーに、ハニカム構造体 2 の端面を浸漬し、シートに開けた孔を通じて、目封止しようとするセルの開口端部内に目封止用スラリーを充填し、それを乾燥、焼成して硬化させる。

#### 【0034】

本発明の目封止ハニカム構造体 1 は、このような方法でセル 9 を目封止した後、端面研

50

磨による平滑化処理を施すことによって得られる。図 8 及び図 9 は、端面研磨による平滑化処理の方法の一例を示す説明図である。この例においては、端面研磨による平滑化処理に、円形の回転板 33 と、回転板 33 の一方の面の中心に垂直に取り付けられた回転軸 35 と、回転板 33 の他方の面に取り付けられた環状の砥石 37 とからなる一対（二個一組）の研磨具 31 が用いられる。この一対の研磨具 31 は、回転板 33 の砥石 37 が取り付けられた側の面同士が対向し、かつ、互いの回転軸 35 が同軸上に位置するように配置される。回転軸 35 は、図示しない駆動機構により回転され、それにより回転板 33 及び砥石 37 に回転が付与される。また、この一対の研磨具 31 は、それぞれ回転軸 35 の軸方向に移動可能に構成されることにより、互いの間隔が調整できるようになっている。

【0035】

10

端面研磨による平滑化処理が施される目封止ハニカム構造体 1 は、板状のチャック部 43 と、チャック部 43 の一方の面に垂直に取り付けられた軸 45 とからなる一対（二個一組）のチャック具 41 により、外周部が径方向からチャックされている。このチャック具 41 は、目封止ハニカム構造体 1 をチャックした状態で、目封止ハニカム構造体 1 を径方向に移動可能に構成されている。

【0036】

まず、図 8 のように、研磨具 31 の回転軸 35 の軸線とチャック具 41 の軸 45 の軸線とが直交するように配置し、目封止ハニカム構造体 1 をチャックしたチャック具 41 を、目封止ハニカム構造体 1 の径方向に存在する研磨具 31 に接近させて、図 9 のように、目封止ハニカム構造体 1 の各端面（入口端面 3 及び出口端面 5）と研磨具 31 の砥石 37 とを接触させる。この時、研磨具 31 の砥石 37 は、50 ~ 500 rpm 程度の回転数で高速回転させる。こうして、目封止ハニカム構造体 1 の各端面と砥石 37 とを接触させつつ、砥石 37 を高速回転させることにより、目封止ハニカム構造体 1 の各端面に対して、端面研磨による平滑化処理が施される。なお、端面研磨の深さ方向における研磨量は、一対の研磨具 31 の間隔を制御することによって、調整することができる。

20

【0037】

このようにして、端面研磨による平滑化処理が施された領域の面積を求める方法としては、例えば、当該処理を施す前に、目封止ハニカム構造体に浸み込みにくい染料で各端面全体を染色しておき、当該処理を施した後で、染料が研磨により除去された領域の面積を画像解析により求めるといった方法を用いることができる。

30

【実施例】

【0038】

以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0039】

（実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1）

コージェライトを構成する原料（タルク、アルミナ、カオリンを所定量混合したもの）にバインダー、分散剤、水等を加えて混練し、成形用の坏土を作製した。この坏土を用いて押出成形し、ハニカム状の成形体（ハニカム成形体）を得た。次に、得られたハニカム成形体の所定のセルの入口端面側の開口部及び残余のセルの出口端面側の開口部に目封止材を充填した。目封止材の充填に際しては、開口部に目封止材が充填されたセルと目封止材が充填されないセルとが、各端面において市松模様状を呈するようにした。また、目封止材の組成はハニカム成形体の組成と同じになるようにした。その後、このハニカム成形体を所定の温度及び時間にて焼成し、外形が、直径 14.4 mm、長さ 152 mm の円柱形で、隔壁厚さが 12 mil（305 μm）、セル密度が 300 cpsi（465 キロセル / m<sup>2</sup>）、セル形状が四角形である目封止ハニカム構造体を得た。なお、この時点で、得られた目封止ハニカム構造体の目封止部の端部には、深さが 0.11 ~ 0.12 mm 程度の凹部（ヒケ）が生じていた。

40

【0040】

次いで、図 10 に示すように、得られた目封止ハニカム構造体 1 の各端面（入口端面 3

50

及び出口端面 5) を、各端面の中心と同一の中心を持ち、各端面の直径  $D$  の 40% の長さの直径  $0.4D$  を持つ円 15 と、同じく各端面の中心と同一の中心を持ち、各端面の直径  $D$  の 80% の長さの直径  $0.8D$  を持つ円 17 とを境界として、 $a \sim c$  の 3 つの領域に区分けした。なお、これら 3 つの領域の内、領域  $a$  は、各端面の総面積の 16% の面積を占める領域であり、領域  $b$  は、各端面の総面積の 49% の面積を占める領域であり、領域  $c$  は、各端面の総面積の 35% の面積を占める領域である。

#### 【0041】

そして、この目封止ハニカム構造体の各端面に対し、目封止部の端部に生じた凹部の深さが  $0.02\text{ mm}$  未満となるように、端面研磨による平滑化処理を施し、 $a \sim c$  の各領域における、当該処理が施された領域の面積率が表 1 に示す値となるような、実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1 の目封止ハニカム構造体を得た。なお、端面研磨による平滑化処理は、前述の図 8 及び図 9 に示す方法により行った。こうして端面研磨による平滑化処理を施した実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1 の目封止ハニカム構造体について、下記の方法により、圧力損失増加率及び再生性能を評価し、その評価結果を表 2 に示した。

#### 【0042】

##### [ 圧力損失増加率の評価 ]

目封止ハニカム構造体をディーゼルエンジンの排気管に取り付けた。次いで、ディーゼルエンジンを運転して、目封止ハニカム構造体に排ガスを流通させ、目封止ハニカム構造体にスートを  $6\text{ g/l}$  堆積させた後、排ガス温度を約  $600$  まで上昇させるとともに、排ガス流量を  $2\text{ m}^3/\text{min}$  に制御して、目封止ハニカム構造体に堆積したスートを、下式 (1) により求められる再生効率が  $50 \sim 60\%$  となるよう時間調整して燃焼させるという再生サイクルを 20 回繰り返した。そして、1 回目の再生サイクルにおける、スートを燃焼させる前 (スートを  $6\text{ g/l}$  堆積させた状態) の目封止ハニカム構造体の圧力損失 (1 回目圧力損失) と、20 回目の再生サイクルにおける、スートを燃焼させる前 (スートを  $6\text{ g/l}$  堆積させた状態) の目封止ハニカム構造体の圧力損失 (20 回目圧力損失) とを測定し、20 回目圧力損失が 1 回目圧力損失の 2 倍以下であった場合を「○」、2 倍超であった場合を「×」とした。

$$\text{再生効率 (\%)} = (\text{初期スート量} - \text{再生後スート量}) / \text{初期スート量} \times 100 \quad (1)$$

#### 【0043】

##### [ 再生性能の評価 ]

目封止ハニカム構造体の隔壁に酸化触媒を含むスラリーを塗布することにより、隔壁上に酸化触媒を担持させた後、これを金属容器に収容し、ディーゼルエンジンの下流部の排気系に、別途用意した酸化触媒担体とともに組み込んだ。次いで、ディーゼルエンジンを運転して、目封止ハニカム構造体に排ガスを流通させ、目封止ハニカム構造体にスートを  $6\text{ g/l}$  堆積させた後、排ガス温度を約  $600$  まで上昇させて 5 分間保持することにより、目封止ハニカム構造体に堆積したスートを燃焼させる再生処理を行い、再生前のスート量 (初期スート量) と再生後のスート量とから、上式 (1) により再生効率を求め、再生効率が  $50\%$  以上であった場合を「○」とし、 $50\%$  未満であった場合を「×」とした。

#### 【0044】

##### ( 比較例 2 )

実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1 と同様にして、端面研磨による平滑化処理を施す前の目封止ハニカム構造体を得、これを比較例 2 の目封止ハニカム構造体とした。この比較例 2 の目封止ハニカム構造体について、実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1 と同様の方法により、圧力損失増加率及び再生性能を評価し、その評価結果を表 2 に示した。

#### 【0045】

##### ( 比較例 3 )

実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1 と同様にして、端面研磨による平滑化処理を

施す前の目封止ハニカム構造体を得、この目封止ハニカム構造体の各端面（入口端面及び出口端面）に対し、緻密化材料をスプレー塗布した後、約 500 で乾燥して、比較例 3 の目封止ハニカム構造体を得た。なお、緻密化材料は、コーゼライトを構成する原料（タルク、アルミナ、カオリンを所定量混合したもの）に、バインダーや造孔材、分散材、水等を加えて混練し、スプレー塗布に適した粘度に調整することにより作製した。緻密化材料をスプレー塗布し、乾燥した後の目封止部の端部の凹部の深さは、0.02mm未満となっていた。この比較例 3 の目封止ハニカム構造体について、実施例 1 及び 2、参考例 3、及び比較例 1と同様の方法により、圧力損失増加率及び再生性能を評価し、その評価結果を表 2 に示した。

【0046】

	入口端面				目 封 止 部 端 部 の 凹 部 の 深 さ (mm)	出口端面				入口端面及び出口端面	
	端面 研磨 による 平滑化処理 が施された領域の面積率*1 (%)			領域c		端面 研磨 による 平滑化処理 が施された領域の面積率*2 (%)			領域c	端面 研磨 による 平滑 化処理が施された領 域の面積率*3 (%)	端面研磨による平滑化処理が 施された領域の内、領域b及び cに含まれる領域の面積率*4 (%)
	領域a	領域b	領域c			領域a	領域b	領域c			
実施例1	0	10	35	0.02 未満	0	20	35	50	60		
実施例2	0	19	22	0.02 未満	0	18	15	37	44		
参考例3	12	35	35	0.02 未満	10	43	35	85	88		
比較例1	0	0	12	0.02 未満	0	0	24	18	21		
比較例2	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0		
比較例3	0	0	0	0.02 未満	0	0	0	0	0		

\*1: 入口端面における端面研磨による平滑化処理が施された領域の面積が、入口端面の総面積に占める割合。

\*2: 出口端面における端面研磨による平滑化処理が施された領域の面積が、出口端面の総面積に占める割合。

\*3: 入口端面及び出口端面における端面研磨による平滑化処理が施された領域の面積が、入口端面及び出口端面の総面積に占める割合。

\*4: 入口端面及び出口端面における端面研磨による平滑化処理が施された領域の内、領域b及びcに含まれる領域の面積が、入口端面の領域b及びcの面積と出口端面の領域b及びcの面積との総面積に占める割合。

【表 2】

	評価	
	圧力損失増加率	再生性能
実施例1	○	○
実施例2	○	○
参考例3	○	×
比較例1	×	○
比較例2	×	○
比較例3	×	○

10

## 【0048】

表2に示すとおり、本発明の実施例である実施例1及び2、参考例3の目封止ハニカム構造体は、端面研磨による平滑化処理が施されていない比較例2の目封止ハニカム構造体に比して、圧力損失増加率の評価において高い評価結果を示した。端面研磨による平滑化処理を行わず、緻密化材料のスプレー塗布により目封止部の端部を緻密化した比較例3の目封止ハニカム構造体は、端面研磨による平滑化処理を行わなかったため、セルの長さにバラツキがあることに加え、目封止部の端部だけでなく、濾過層として機能する隔壁にまで緻密化材料が付着したため、圧力損失増加率の評価において、実施例1及び2、参考例3の目封止ハニカム構造体より劣る評価結果となった。また、端面研磨による平滑化処理が施されている領域の面積が、入口端面及び出口端面の総面積の35%未満の面積である比較例1の目封止ハニカム構造体は、当該処理が施されている領域が狭すぎるため、十分な処理効果が得られず、圧損増加率の評価において、実施例1及び2、参考例3の目封止ハニカム構造体より劣る評価結果となった。なお、参考例3の目封止ハニカム構造体は、端面研磨による平滑化処理が施されている領域の面積が、入口端面及び出口端面の総面積の84%を超えるものであるが、再生性能の評価において、実施例1及び2の目封止ハニカム構造体より劣る評価結果となった。これは、端面研磨による平滑化処理が施されている領域が広すぎるため、当該処理により生じた研磨粉が、広い範囲で隔壁に付着し、スートと酸化触媒の接触を阻害したためと考えられる。

20

## 【産業上の利用可能性】

## 【0049】

30

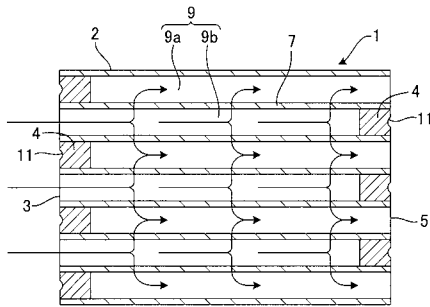
本発明の目封止ハニカム構造体は、DPF等の集塵用フィルターとして好適に使用することができる。

## 【符号の説明】

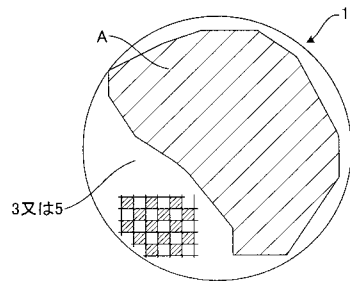
## 【0050】

1：目封止ハニカム構造体、2：ハニカム構造体、3：入口端面、4：目封止部、5：出口端面、7：隔壁、9：セル、11：凹部、13：円、15：円、17：円、31：研磨具、33：回転板、35：回転軸、37：砥石、41：チャック具、43：チャック部、45：軸。

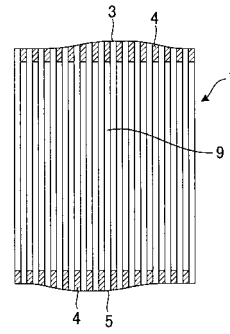
【図 1】



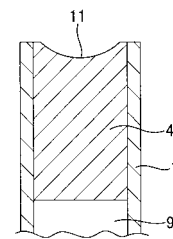
【図 2】



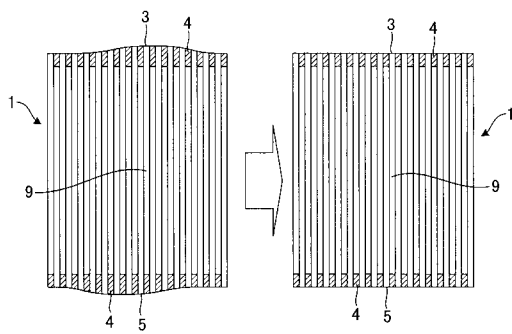
【図 3】



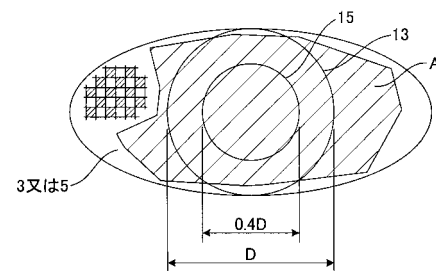
【図 4】



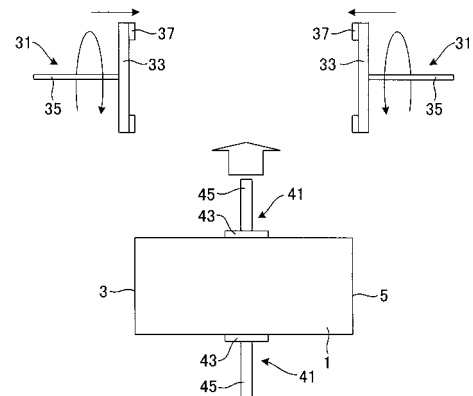
【図 5】



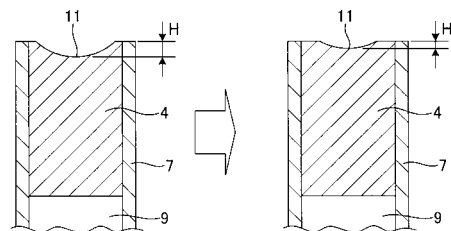
【図 7】



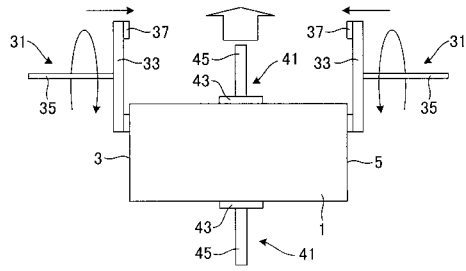
【図 8】



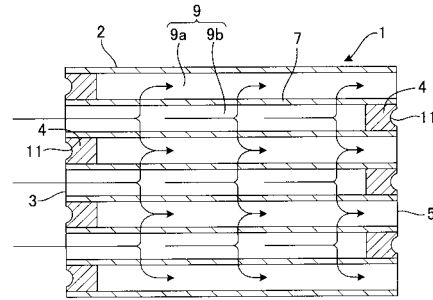
【図 6】



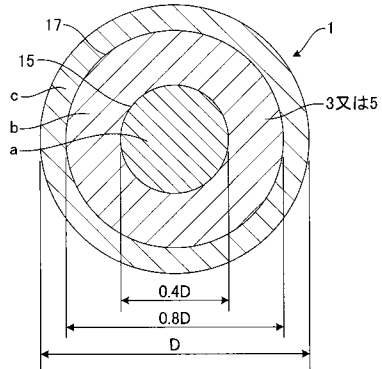
【図 9】



【図 11】



【図 10】



---

フロントページの続き

審査官 畔津 圭介

(56)参考文献 特開 2 0 0 9 - 1 9 5 9 0 5 ( J P , A )  
特開 2 0 0 8 - 1 3 2 7 4 9 ( J P , A )  
特開 2 0 0 6 - 2 9 7 9 0 0 ( J P , A )  
特開 2 0 1 0 - 2 2 1 5 7 5 ( J P , A )  
特開 2 0 0 7 - 1 4 4 9 2 2 ( J P , A )  
特開 2 0 1 0 - 2 3 4 3 4 1 ( J P , A )

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)  
B 0 1 D 3 9 / 2 0  
B 0 1 D 4 6 / 0 0  
C 0 4 B 4 1 / 9 1  
F 0 1 N 3 / 0 2 2